

:

(54)

-

가

가

2

(incompressible index)

(preform)

(covering)

(glancing angle)

2

2

가

2

/

가

2

5

20cm

가 0.5

1m

1/3

가

가

가

(solidification)
 가
 (vapor - phase)
 (Chemical Vapor Depositon) CVD

(SiCl₄) 가



(SiO₂)
 (densification)

SiO₂

가 , 2cm CVD SiO₂
 7

CVD

- , 3가 , 4가 M
 , MX_n 가 ;
 - , 가 , II M -
 OH [(gelling)];



- 가 (body)가 [1/12 , 1/5 , (monolithic) (xerogel) " (aerogel)" , (h
 ypercritical extraction)];

- 가 , 가

4,775,401

가

, 2
 가 2
 2 CVD
 가

(syneresis)
 1 3 %가

4,786,302

4,680,0

45

가

, 1
 , 2
 ()
 2
 가
 가

가 가
 (incompressible insert)

(a),

(b),

(c),

(d),

(e),

(f),

(g).

가

(P) 20 (rad/s) 250rad x cm/s가 () (cm) (r)

(bath)

(autoclave)

(TEOS) 가

가

- 2 , ;
- 3 2 가 ;
- 4 1 ;
- 5 2 .

0.8 1.6g/cm³ 가 , MX_n 가
 (Teflon)TM (HCl ,
 (etching) 가

1 2 가 2가

1 가 1

(10) (11) () (12) (11)
 (2)
 (12) (11) (12) , - (O - ring)
 ()

(11) (12)
 13'), (12) (14 14')가 , 1 (11) 2 (13)
 (recess) ,
 2 (side locking)

(12) (15 15')가 , 2 ,
 (hermetic seal) (: -) (:)
) - -

(:) (16 16') , (chuck)
 1 , (tailstock)
 (boss)(16)(,) ,
 (16')() , 1
 (17) ,

2 (21) (22) , (21) (22) , (20) ,
22) (21) (

(Swagelok™) (23 23')가 (26)
(Swagelok Co., of Solon, OH, USA)
23') , 1mm (23 45mm
(thermocouple) , "
" (Bored - Through)
(10) , (22) (26)
(24 24')

(22) (21) 가 (21) (22) , (23
23') (: - (25) 2

3 , (22) ™
(23) (31), (22) ((31) (32)

(33) (31) ™ (31) (ferrule)(34)[
가]

(35) (32) (31) , (31)
(35) (33)

가 ,

가 CO₂ / 40 , 300 가

가 , 800 1400 가 ,

가 가 가
, SiO₂ - GeO₂, SiO₂ - P₂O₅ - GeO₂, SiO₂ - Al₂O₃, SiO₂ -
TiO₂, SiO₂ - GeO₂ - Ln₂O₃, SiO₂ - P₂O₅ - GeO₂ - Ln₂O₃, SiO₂ - Al₂O₃ - Ln₂O₃ SiO₂ - TiO₂ - Ln₂O₃ (,
Ln).

1 (11)[2 (21)] , (12 22)가 ,
(13, 13', 14 14') 2
™

(11) (17) (26) 가
 1 (12) (15) (15') (22) (24) (24') (15')가)
 (15) (15') (24) (24') (:

$\times r$ 30 1 () P =
 (r) (rad/s) r(cm) P 20 250(rad \times cm/s) . P
 가 가 20rad \times cm/s
 가 250rad \times cm/s 가

pH

4,660,046 가

243 63 300 70bar ()
 200 280 30 60bar 40 70 80bar
 CO₂ 1

가

4 1 (40)
 (13, 13' 14, 14') (42) (41)

, SiO₂ (CVD) 가

900 가 , , 1000 1400 가 , , 800
 가 , , (oxygenate) 가 , , 300 500
 0 800 , Cl₂, HCl CCl₄ , 70
 , , 5 (51)
 , (52) [, ,
] (50) .

가 가 가

1

가 30.7cm , 9.3cm , 2 TM

- - - (TEOS) 500g 0.01N HCl 700cc
 가 , TEOS 4 , 6 TEOS (Degussa GmbH)

" , - 50(Aerosil OX - 50) 250g 가 " ,
 30 , 2000rpm 가 30
 2 (24)

. 12 50.24(rad x cm/s) P 125.6(rad/s) ()

70bar 280 (crack) (fragmentation)
 가

500 30 30 500 가 , 500 ,
 HCl 800 가 , 800 54 , 42 ,
 , 800 1 1375 , 1375 30 ,
 , 가

2()

1 , (, P 0) . 12

(fracture) , ,

(57)

1.

(33, 42 52)

(a),

(17 26)

(10 20)

(10 20)

(b),

(c),

(d),

(e),

(f)

(g)

(incompressible insert)

2.

1 (r), (e) 가 (rad/s) () (cm)
 (P) 20 250rad × cm/s

3.

1 2 ,

4.

1 3 , 가

5.

1 (f) (bath)

6.

5 (f)가 가 , CO₂

7.

1 (g)가 -

8.

1 , 800 1400 가
 (glass densification)

9.

1 7
(40).

10.

1 8
.

11.

(52) (51) , 가 (pref
, 1 8 orm)(50).

12.

11 , $\text{SiO}_2 - \text{GeO}_2$, $\text{SiO}_2 - \text{P}_2\text{O}_5 - \text{GeO}_2$, $\text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2$, $\text{SiO}_2 - \text{GeO}_2 - \text{Ln}_2\text{O}_3$,
 $\text{SiO}_2 - \text{P}_2\text{O}_5 - \text{GeO}_2 - \text{Ln}_2\text{O}_3$, $\text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{Ln}_2\text{O}_3$ $\text{SiO}_2 - \text{TiO}_2 - \text{Ln}_2\text{O}_3$ (, Ln
) .









